

บทที่ 3

การประดิษฐ์หัววัดก๊าซชนิดดีบุกออกไซด์และชนิดทิตานียมออกไซด์

ในการประดิษฐ์หัววัดก๊าซแบบฟิล์มหนาของดีบุกออกไซด์และทิตานียมออกไซด์เริ่มจากกระบวนการเตรียมผงดีบุกออกไซด์และผงทิตานียมออกไซด์ กระบวนการเตรียมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้ดังนี้

1. กระบวนการเตรียมผงดีบุกไฮดรอกไซด์และผงทิตานียมไฮดรอกไซด์
2. กระบวนการเผาผงดีบุกไฮดรอกไซด์และผงทิตานียมไฮดรอกไซด์

ซึ่งกระบวนการที่ 2 เป็นกระบวนการควบคุมการเผาผงดีบุกไฮดรอกไซด์และผงทิตานียมไฮดรอกไซด์ โดยจะมีการตั้งเงื่อนไขในการเผา เพื่อควบคุมขนาดเกรนของผงดีบุกออกไซด์ หรือผงทิตานียมออกไซด์ที่เกิดขึ้น

กระบวนการเตรียมผงดีบุกไฮดรอกไซด์และทิตานียมไฮดรอกไซด์

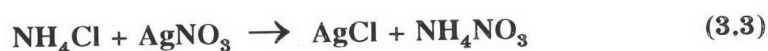
ในการเตรียมผงดีบุกไฮดรอกไซด์หรือผงทิตานียมไฮดรอกไซด์นั้น เป็นไปตามปฏิกิริยาเคมีดังสมการที่ (3.1) และ(3.2)



รายละเอียดของขั้นตอนการเตรียมผงดีบุกไฮดรอกไซด์และผงทิตานียมไฮดรอกไซด์สามารถอธิบายได้ดังนี้

1. คำนวณปริมาณ SnCl_4 หรือ TiCl_4 H_2O และ NH_4OH ที่ต้องใช้ในปฏิกิริยาเคมี โดยเริ่มพิจารณาสาร SnOH หรือ TiOH ว่าต้องการในปริมาณเท่าใด
2. วางบีกเกอร์ลงในภาชนะซึ่งมีน้ำแข็งบรรจุ และทำการเทน้ำปลอดไอออน (deionize water) ในปริมาณที่ได้คำนวณมาลงในกระบอกตวง โดยในการทำปฏิกิริยาเคมีของสารต้องทำในสถานะอุณหภูมิต่ำ เนื่องจากปฏิกิริยาดังกล่าวเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน จึงต้องมีการระบายความร้อนออกจากระบบให้ได้เร็ว
3. เมื่อน้ำมีอุณหภูมิต่ำกว่าประมาณ $10 - 15^\circ\text{C}$ ทำการตวง SnCl_4 หรือ TiCl_4 ใส่ในกระบอกตวงที่แห้งอีกใบหนึ่ง ถ้ากระบอกตวงที่ใส่ SnCl_4 หรือ TiCl_4 ไม่แห้งจะทำให้ SnCl_4 หรือ TiCl_4 ทำปฏิกิริยากับน้ำ แล้วกลายเป็น $\text{Sn}(\text{OH})_x$ ก่อนที่จะทำปฏิกิริยา
4. ค่อย ๆ เท SnCl_4 หรือ TiCl_4 ลงในกระบอกตวงที่บรรจุน้ำปลอดประจุที่มีอุณหภูมิต่ำและทำการกวนสารเพื่อให้ SnCl_4 หรือ TiCl_4 ทำปฏิกิริยากับน้ำได้สม่ำเสมอ จากปฏิกิริยานี้จะเกิดความร้อนและควันขึ้น และสารละลายที่ได้จะมีความเป็นกรด
5. เตรียม NH_4OH ใส่ในกระบอกตวงอีกใบ ค่อย ๆ เทลงในกระบอกตวงที่บรรจุสารละลายในข้อ 4. ขั้นตอนนี้จะได้ตะกอนขุ่นขาวเกิดขึ้น
6. วัดความเป็นกรด-เบส (pH) ของสารละลายที่ได้ ปรับ pH ของสารละลายโดยใช้ HCl หรือ NH_4OH ในการปรับความเป็นกรด-เบสของสารละลายต้องค่อย ๆ เติมสารลงไป มิฉะนั้นสารที่ได้อาจเปลี่ยนสภาพ
7. เมื่อได้สารละลายที่มีความเป็นกลาง คือ ค่า pH ที่ได้อยู่ในช่วง 7 ถึง 8 ทำการล้างเกลือแอมโมเนีย (NH_4Cl) ออกจากตะกอนที่ได้ โดยการเติมน้ำปลอดไอออนลงไป และทำการกวนให้ตะกอนแขวนลอยในน้ำ แล้วรอนตกตะกอน และทำการเทน้ำออก
8. ตรวจสอบเกลือแอมโมเนียในตะกอน โดยการทำการหยดซิลเวอร์ไนเตรด (AgNO_3) ลงในน้ำที่เทออกมาจากการล้างเกลือแอมโมเนีย ถ้าหยดซิลเวอร์ไนเตรดลงไปแล้วเกิด

ตะกอนขึ้น แสดงว่ายังมีเกลือแอมโมเนียเหลืออยู่ในสารละลาย กระบวนการตรวจสอบเกลือแอมโมเนียในตะกอน สามารถเขียนปฏิกิริยาเคมีได้ดังสมการที่ (3.3) คือ



ตะกอนที่ได้จากการตรวจสอบเกลือแอมโมเนีย ก็คือ ตะกอนของ AgCl ในกระบวนการเตรียมจำเป็นต้องทำการล้างเกลือแอมโมเนียออกให้หมด หากยังมีเกลือแอมโมเนียเหลืออยู่เมื่อนำ SnOH หรือ TiOH ที่ได้ไปผ่านกระบวนการเผา ผลึกที่ได้จะมีขนาดใหญ่ ซึ่งจะไม่เป็นการดีต่อความไวในการตอบสนองของหัววัดก๊าซ

9. เมื่อทำการล้างเกลือแอมโมเนียออกจากตะกอนหมดแล้ว ทิ้งตะกอนขาวที่ได้ให้แห้ง แล้วทำการบดให้ละเอียด และนำไปอบแห้ง (calcination) ที่ 100 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อทำการไล่น้ำออก ผลที่ได้จากการอบก็คือ ผงของดีบุกไฮดรอกไซด์ หรือ ผงทิตาเนียมไฮดรอกไซด์ ทั้งนี้แล้วแต่กรณี

รูปที่ 3.1 แสดงผงของดีบุกไฮดรอกไซด์และทิตาเนียมไฮดรอกไซด์ที่ได้จากกระบวนการข้างต้น



รูปที่ 3.1 ผงดีบุกไฮดรอกไซด์และผงทิตาเนียมไฮดรอกไซด์

กระบวนการเผาผงดีบุกไฮดรอกไซด์และผงทาทาเนียมไฮดรอกไซด์

ผงดีบุกไฮดรอกไซด์และผงทาทาเนียมไฮดรอกไซด์ที่ได้จะถูกนำมาเข้าในกระบวนการเผา ซึ่งในการเผาได้ทำการตั้งเงื่อนไขการเผา 5 เงื่อนไข คือ ทำการเผาที่อุณหภูมิ 200, 300, 400, 500 และ 600 °C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

เครื่องที่ใช้ในการเผา คือ เตาไฟฟ้า (electrical furnace) รุ่น KDF P80 ดังแสดงในรูปที่ 3.2 ก และ 3.2 ข ซึ่งเครื่องที่ใช้สามารถตั้งโปรแกรมในการเผาได้ และสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 100 ถึง 1150 °C ดังนั้นในการเผาจึงได้มีการตั้งโปรแกรมเพื่อควบคุมลำดับขั้นในการเผาดังนี้

ลำดับที่ 1	ควบคุมอุณหภูมิเตาที่ 45 °C เป็นเวลา 2 นาที
ลำดับที่ 2	เพิ่มอุณหภูมิเตาไปที่ 120 °C โดยใช้เวลา 3 นาที อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 25 °C / นาที
ลำดับที่ 3	ควบคุมอุณหภูมิเตาที่ 120 °C เป็นเวลา 10 นาที
ลำดับที่ 4	เพิ่มอุณหภูมิเตาไปที่อุณหภูมิที่ต้องการเผา โดยใช้อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 5 °C / นาที
ลำดับที่ 5	ควบคุมอุณหภูมิเตาที่อุณหภูมิที่ต้องการเผา เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
ลำดับที่ 6	ลดอุณหภูมิเตามาที่ 100 °C โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง



รูปที่ 8.2ก เตาเผาสาร(ภายนอก)



รูปที่ 3.2ข เตาเผาสาร(ภายใน)

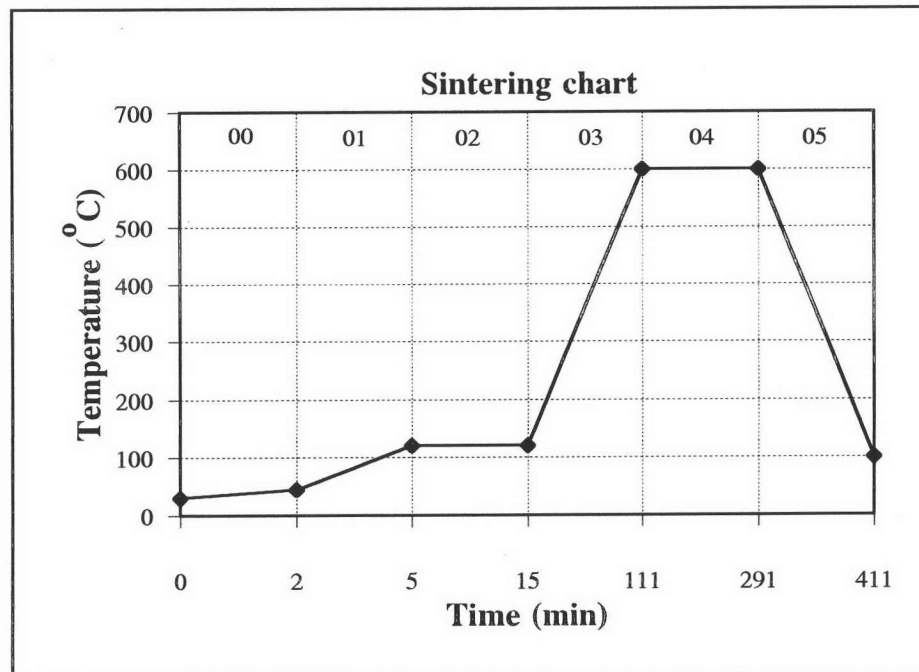
จากลำดับขั้นในการเผาข้างต้น แสดงตัวอย่างโปรแกรมที่ป้อนเข้าไปในเครื่องดังนี้

ตารางที่ 3.1 โปรแกรมการเผาผงดีบุกไฮดรอกไซด์และผงทิตานียมไฮดรอกไซด์ที่อุณหภูมิ 600°C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

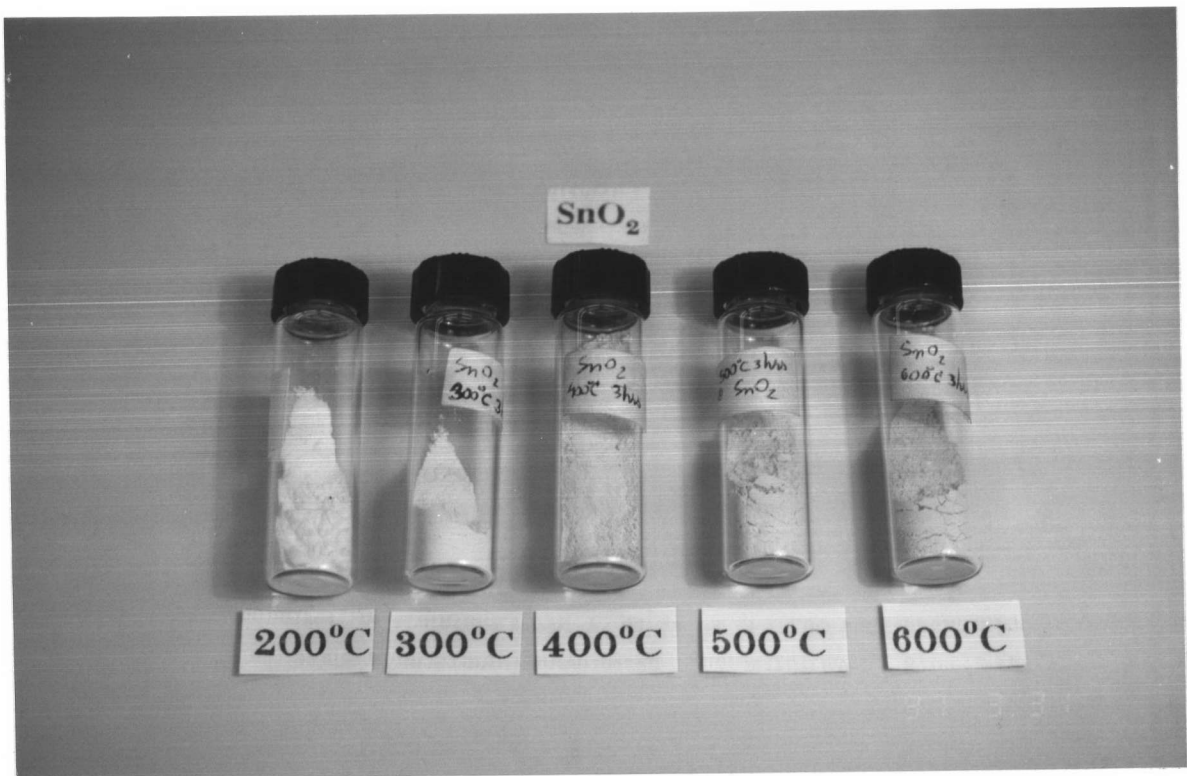
Pattern 01

Segment	Temperature	Hr : min
00	45	00 : 02
01	120	00 : 03
02	120	00 : 10
03	600	01 : 36
04	600	03 : 00
05	100	02 : 00

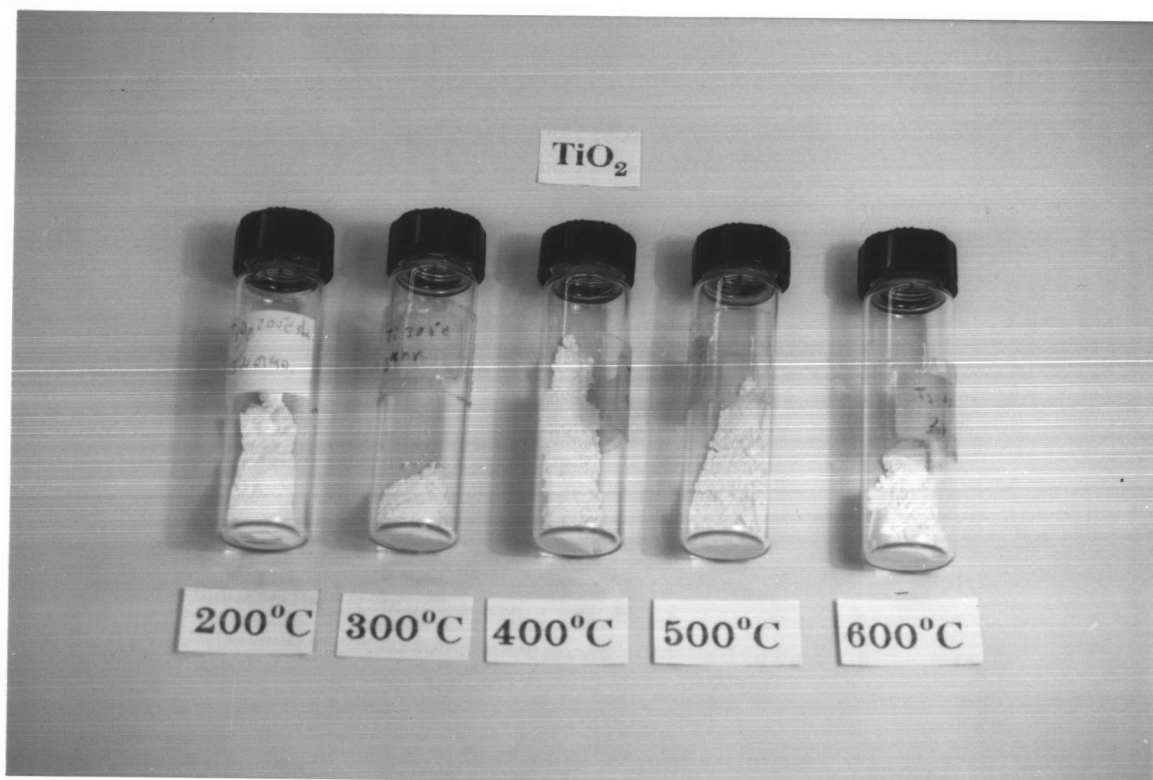
และกราฟแสดงลำดับขั้นในการเผาสารที่อุณหภูมิ 600°C เป็นเวลา 3 ชั่วโมงคือ



รูปที่ 3.3 ขั้นตอนการเผาสารที่อุณหภูมิ 600°C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

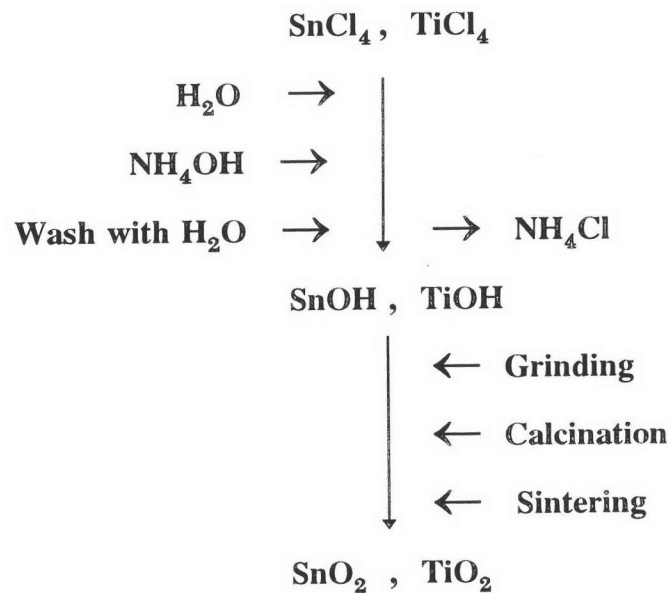


รูปที่ 3.4 ผงดีบุกออกไซด์ที่ได้จากการเผาผงดีบุกไฮดรอกไซด์ ที่อุณหภูมิการเผา 200, 300, 400, 500 และ 600° C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง



รูปที่ 3.5 ผงทิตาเนียมออกไซด์ที่ได้จากการเผาผงทิตาเนียมไฮดรอกไซด์ ที่อุณหภูมิการเผา 200, 300, 400, 500 และ 600°C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

กระบวนการเตรียมผงดีบุกไฮดรอกไซด์หรือผงทิตาเนียมไฮดรอกไซด์และกระบวนการเผาดีบุกไฮดรอกไซด์และทิตาเนียมไฮดรอกไซด์สามารถเขียนแผนผังสรุปกระบวนการทั้งสองได้ดังนี้



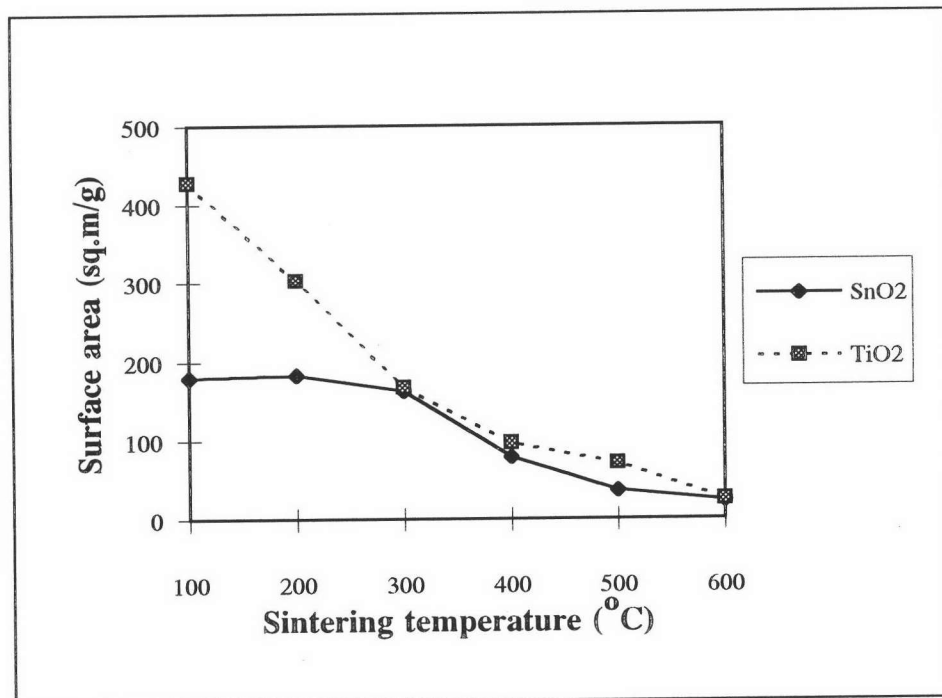
รูปที่ 3.6 แผนผังสรุปกระบวนการเตรียมผงดีบุกออกไซด์และทิตาเนียมออกไซด์

ผลของเงื่อนไขการเผาต่อพื้นที่ผิวของดีบุกออกไซด์และทิตาเนียมออกไซด์

ผงของดีบุกออกไซด์และผงทิตาเนียมออกไซด์ที่ได้จากการเผาที่อุณหภูมิต่างๆ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ถูกนำไปทำการวัดพื้นที่ผิวของสาร ด้วยเครื่อง BET ผลการวัดที่ได้แสดงในตารางที่ 3.2 รูปที่ 3.7 แสดงกราฟความสัมพันธ์ของพื้นที่ผิวผงดีบุกออกไซด์และผงทิตาเนียมออกไซด์กับอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาเป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากผลการวัดพบว่า เมื่อทำการเผาที่อุณหภูมิสูงขึ้น พื้นที่ผิวของผงดีบุกออกไซด์และผงทิตาเนียมออกไซด์จะลดลง

ตารางที่ 3.2 พื้นที่ผิวผงดีบุกออกไซด์และผงทิตานียมออกไซด์ที่ได้จากการเผาที่อุณหภูมิต่างๆ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

อุณหภูมิการเผา (°C)	พื้นที่ผิวดีบุกออกไซด์ (sq.m/g)	พื้นที่ผิวทิตานียม ออกไซด์(sq.m/g)
100	179.68	427.66
200	183.33	302.83
300	162.60	167.68
400	78.49	96.43
500	36.01	70.93
600	22.86	24.16



รูปที่ 3.7 กราฟความสัมพันธ์ของพื้นที่ผิวผงดีบุกออกไซด์และผงทิตานียมออกไซด์ กับอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาเป็นเวลา 3 ชั่วโมง

กระบวนการเตรียมฟิล์มหนาของดีบุกออกไซด์และทิตานียมออกไซด์

ก่อนที่จะทำการเตรียมฟิล์ม ต้องเตรียมอิเล็กโทรดก่อน โดยได้ใช้แผ่นกระจก สไลด์ขนาด 25.4 x 76.2 ตารางมิลลิเมตร หนา 1 - 1.2 มิลลิเมตร ขั้นตอนการเตรียมขั้วอิเล็กโทรด เป็นดังนี้

1. ทำความสะอาดแผ่นกระจกสไลด์
2. ทำการระเหย พลาตินัม/ทิตานียม (Pt/Ti) ด้วยเครื่องระเหยโลหะแบบลำ อิเล็กตรอนลงบนแผ่นกระจกสไลด์ โดยความหนาของพลาตินัมเท่ากับ 1000 Å และความหนาของ ทิตานียมเท่ากับ 500 Å ระยะระหว่างขั้วโลหะเท่ากับ 1 มิลลิเมตร
3. ทำการตัดแผ่นกระจกสไลด์ที่ผ่านการระเหยขั้วโลหะให้มีขนาด 5 x 13 ตาราง มิลลิเมตร

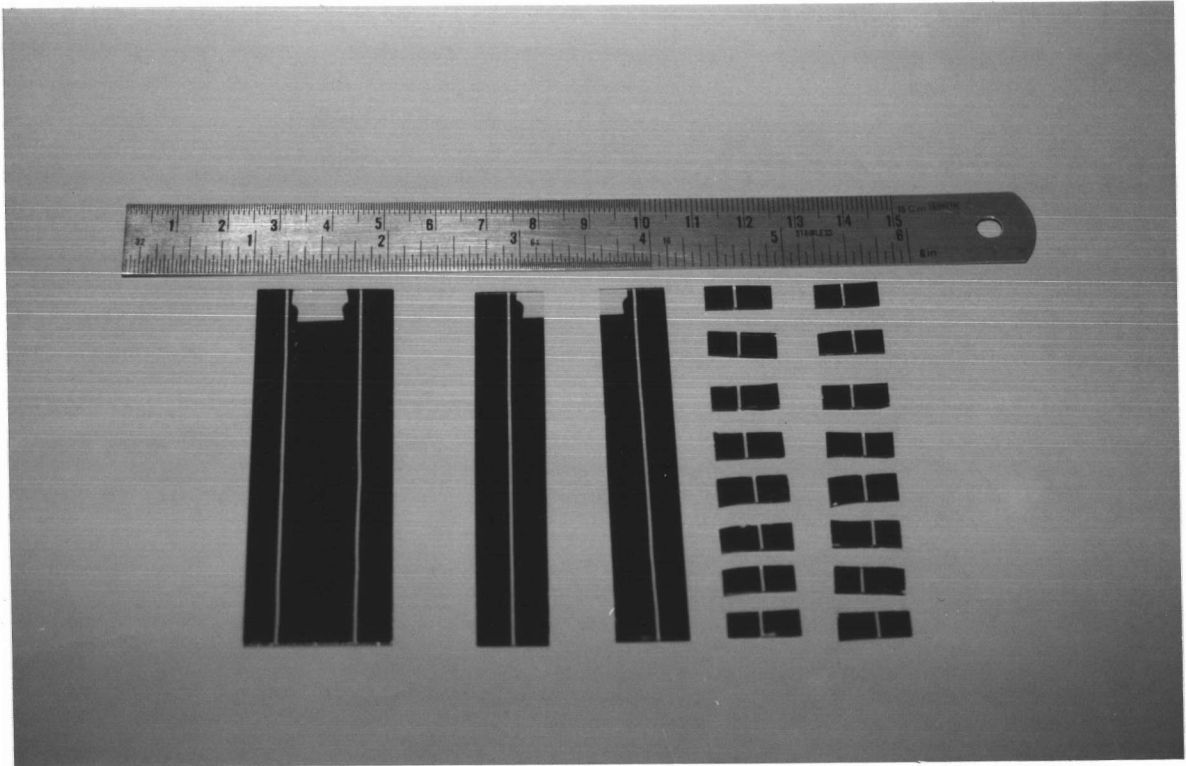
รูปที่ 3.8 แสดงเครื่องระเหยโลหะแบบลำอิเล็กตรอน และรูปที่ 3.9 แสดงแผ่นกระจกสไลด์ที่ผ่าน การระเหยขั้วโลหะ พลาตินัม/ทิตานียม และที่ผ่านการตัดแล้ว

เมื่อเตรียมอิเล็กโทรดแล้ว นำผงดีบุกออกไซด์หรือผงทิตานียมออกไซด์ที่จะใช้ใ นการทำฟิล์มมาผสมด้วยน้ำปอลดไอออนและแอลกอฮอล์ โดยใช้น้ำปอลดไอออนและแอลกอ- ฮอลล์ ในอัตราส่วนผสมเท่ากัน จากนั้นทำการทา (paint) สารที่ได้ลงบนอิเล็กโทรด รอให้ฟิล์มที่ ทาแห้ง ก็จะได้หัววัดก๊าซชนิดดีบุกออกไซด์หรือชนิดทิตานียมออกไซด์ดังรูปที่ 3.10 และ 3.11

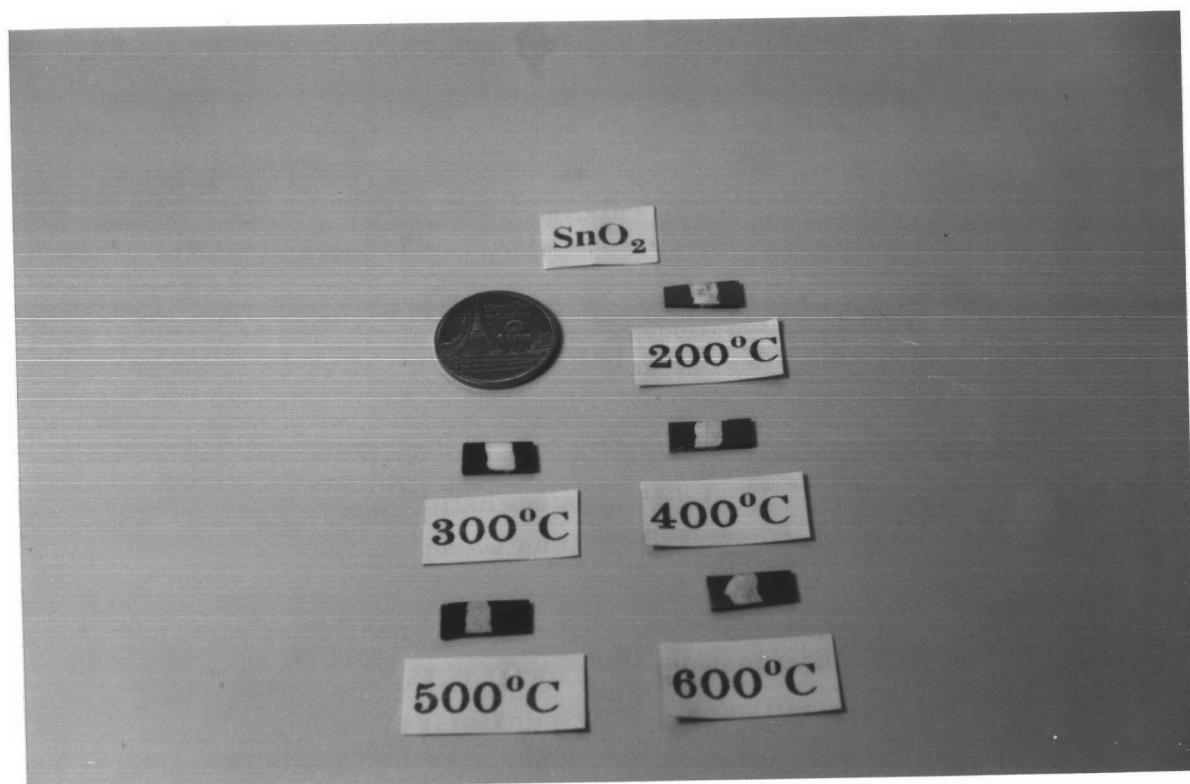
ความหนาของฟิล์มของหัววัดก๊าซที่เตรียมขึ้นสามารถวัดได้โดยใช้ เครื่องวัด ไมโครมิเตอร์ โดยได้นำหัววัดก๊าซดีบุกออกไซด์มาทำการวัดความหนาของดีบุกออกไซด์ที่เกาะ บนกระจก ผลการวัดพบว่า ความหนาของฟิล์มที่ได้ด้วยวิธีการเตรียมแบบทา จะให้ความหนาของ ฟิล์มประมาณ 100 ไมโครเมตร



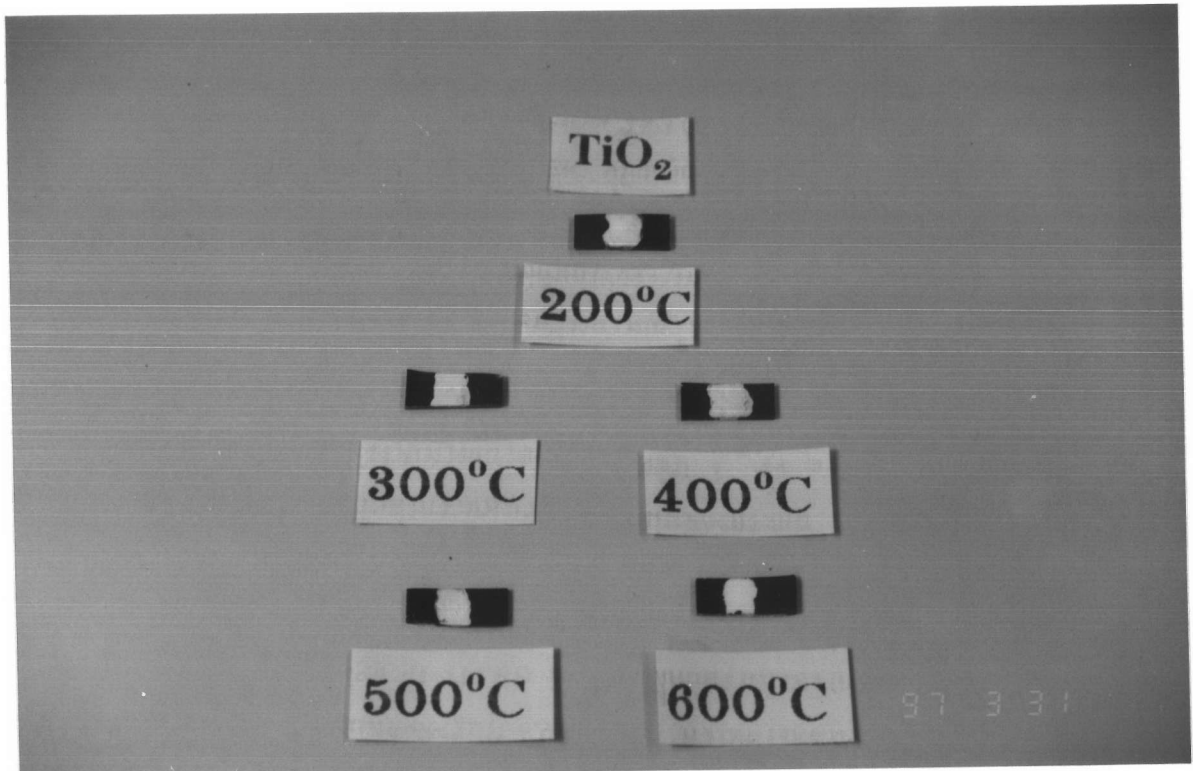
รูปที่ 3.8 เครื่องระเหยโลหะแบบลำอิเล็กตรอน



รูปที่ 3.9 แผ่นกระจกสไลด์ที่ผ่านการระเหยชั้นโลหะ พลาตินัม/ทิตาเนียม และที่ผ่านการตัดแล้ว



รูปที่ 3.10 หัววัดก๊าซชนิดดีบุกออกไซด์



รูปที่ 3.11 หัววัดก๊าซชนิดทิตานเนียมออกไซด์